

PSI-3552 Processos e Caracterização de Dispositivos Nanoeletrônicos

Salas Limpas

Laboratório de Microeletrônica Escola Politécnica Universidade de São Paulo

Prof. Fernando J. Fonseca sala C2-65 (tel. 3091-0730)

email: FERNANDO.EPUSP@GMAIL.COM

Prof. Roberto K. Onmori sala C2-70 (tel.)



email: RKONMORI@LME.USP.BR ou ROBERTO.ONMORI@POLI.USP.BR

PSI 5761 - Int

1



As Salas Limpas

Os constantes avanços no campo da ciência determinaram a necessidade de atmosferas apropriadas para o desenvolvimento de sofisticados processos de fabricação, montagem e manutenção nas áreas de engenharia eletrônica, alimentação, farmacêutica, laboratórios, etc., bem como, e fundamentalmente nas áreas médico-cirúrgicas.

São produzidos na atualidade delicados mecanismos usando-se tolerâncias muito precisas, motivo pelo qual a prevenção da contaminação torna-se um fator altamente importante na eliminação de defeitos futuros. Uma sala limpa proporciona o ambiente necessário para os processos de fabricação e montagem dos mais diversos mecanismos





Pessoas movimentando-se com uma vestimenta "pouco limpa" assim como avental ou guarda-pó vai gerar, em média, entre 2 milhões de partículas com menos de 0,5 mm, 300 mil partículas com mais de 0,5 mm e 160 bactérias por minuto. Se uma pessoa veste roupas projetadas, feitas para redução de partículas, temos que as bactérias são reduzidas em 50% e as partículas em 92%.

As salas chamadas de *clean rooms* parecem seguras, pois são espécies de bolhas, onde as condições climáticas (pressão, temperatura, umidade do ar etc) e a circulação de partículas são rigorosamente controlados.

As *clean rooms* são tão limpas em relação a quantidade de pó, que ganham até das salas de operações dos hospitais. Se não for desta maneira, não há como fabricar os chips.



3



São produzidos na atualidade delicados mecanismos usandose tolerâncias muito precisas, motivo pelo qual a prevenção da contaminação torna-se um fator altamente importante na eliminação de defeitos futuros.

Uma sala limpa proporciona o ambiente necessário para os processos de fabricação e montagem dos mais diversos mecanismos.

As salas limpas são construídas com materiais que não geram partículas e são facilmente limpas. A limpeza do ar transportado de uma sala limpa convencionalmente ventilada depende da quantidade e qualidade do ar de insuflamento e a boa mistura com o ar exterior devidamente filtrados. As salas limpas dependem também da quantidade de geração interna de contaminantes, quantidade de pessoas, grau de atividade, tipo de vestimenta.





Os *Disk Drives* são geralmente manufaturados em Salas Limpas de classe 10 ou de classe 100 pois a limpeza é um fator crítico. Por exemplo, os particulados podem causar a ruptura do cabeçote de leitura quando os tamanhos de partícula são maiores do que a distância entre a cabeça e o prato (0,25 mícron).

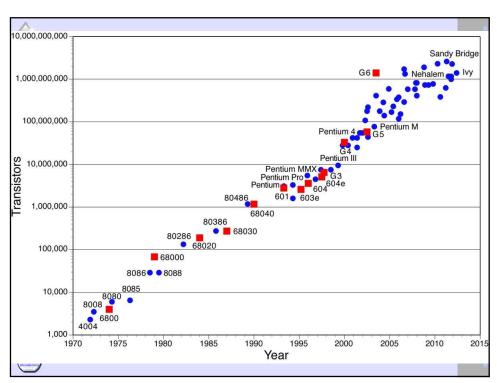
Para finalidades de comparação: nosso cabelo tem de 100 a 200 micra de diâmetro (0,1 a 0,2mm).

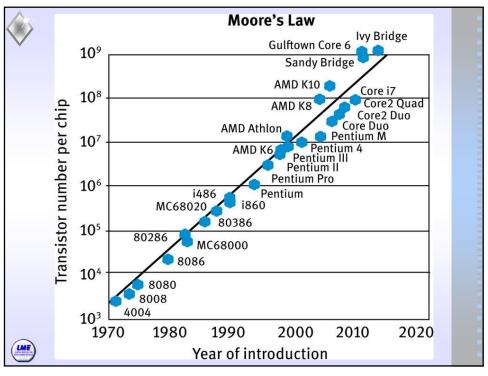


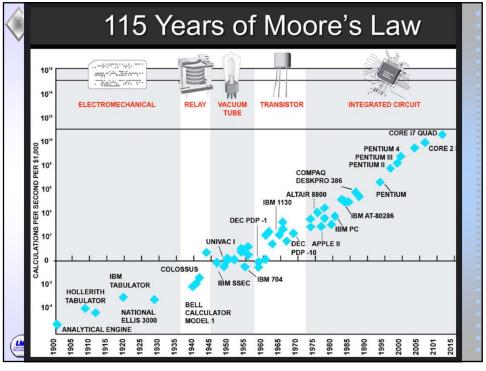
Sala Limpa para a manutenção de HD's

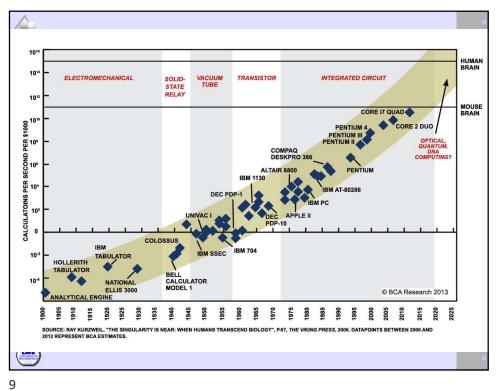


_









Evolução do Processador Intel												
Туре	4 kb	16 kb	64 kb	256 kb	1 Mb	4 Mb	16 Mb	64 Mb	256 Mb	1 Gb	4 Gb	
Begin of production	1974	1976	1979	1982	1985	1988	1991	1994	1997	2001	2004	
Equivalent of type written	0,23	1	4	16	64	250	1000	4000	16000	64000	250000	
pages	Growth per year about + 60 %											
Prize for 1 Mbit	150000	50000	10000	800	240	60	10	1	0.25	0.11	0.05	
memory (DM)				Gro	wth about	- 40% p	er year					
Chip size (mm²)	24	16	25	45	54	91	140	190	250	400	?	
Structure size (µm²)	6	4	2	1.5	1.2	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.15	
Number of process steps	70	80	8	120	280	400	450	500	600	?	?	
Size of "killer" particles (>µm²)	1.5	1.3	0.8	0.6	0.4	0.2	0.15	0.1	0.07	0.05	0.03	
Total development costs (M\$)	(90)	(140)	200	450	650	1000	2000	3500	5000	7000	?	



Sumário:

- 1) A história das salas limpas.
- 2) A poluição do silício.
- 3) Fontes de contaminação.
- 4) Diâmetro das partículas.
- 5) Filtros de ar.
- 6) Fluxo de ar em áreas limpas
- 7) Normas e classificação das salas lin
- 8) Comportamento.
- 9) Produtos básicos.
- 10) Bibliografia.
- 11) Limpeza.





11



A história das salas limpas

As primeiras salas limpas surgiram em hospitais.

O trabalho de Pasteur, Koch, Lister e outros pioneiros cirurgiões que há anos descobriram que bactérias causariam infecções. Lister substancialmente reduziu as infecções operando na sala da "Royal Infirmary", utilizando como antiséptico solução de ácido fênico em instrumentos, nas mãos dos cirurgiões e no ar, através de um borrifador.

Embora as salas limpas de antigamente fossem, em base, idênticas às de hoje, <u>a principal omissão estava na ventilação positiva</u>, através da limpeza do ar. A utilização do ar exterior também mostrou-se muito importante, reduzindo a concentração dos contaminantes.





Em 1946, Bourdillon and Colebrook implementaram a utilização de salas com pressão positivas em relação as adjacentes.

Em 1961 e 1962, criou-se o sistema unidirecional ou fluxo laminar conceito de ventilação que utilizam filtros com fluxo sob regime laminar. Também foram feitos projetos considerando o ser humano como fonte de bactérias e dispersor de partículas de pele e outras e também através da respiração.

Em 1964, utilizou-se o fluxo de ar como forma de remover contaminantes em hospitais. John Charnley, inseriu a técnica de uma junta artificial tipo bacia. Esta é extremamente efetiva na operação, mas as taxas de assepsia nas junções, nos casos estudados foi de quase 9%. Este método foi um desastre para os pacientes porque com o tempo, os métodos usados no tratamento das infecções não foram muito efetivas e a junção artificial teve de ser removida.

Em 1966, a utilização do fluxo laminar durante operações, reduziu de 9% para 1,3% as infecções durante as operações.



13



Em 1980, criou-se o *Ultraclean* com sistema de fluxo laminar, realizou-se a limpeza dos ambientes de produção, para a fabricação de sistemas de precisão.

Assim criou-se o conceito "Livre de Bactéria" e não apenas livre de poeira. Depois da guerra com desenvolvimento de armazenamentos nucleares bem, como a utilização de armas químicas e biológicas, produziu-se os filtros "High Effciency Particulate Air (HEPA)", filtros que foram necessários para conter micróbios perigosos e contaminantes radioativos.



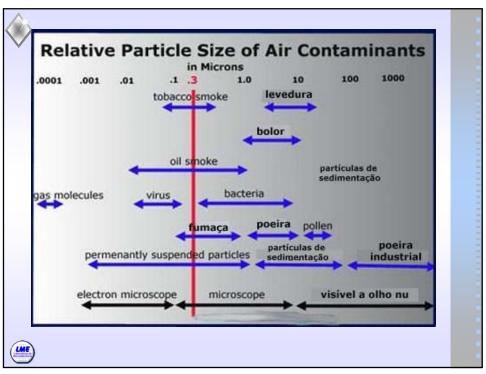


Fontes de contaminação

- 1) Fontes de partículas suspensas no ar:
 - Nenhum filtro possui uma eficiência de 100%.
- 2) Material de construção: geram partículas principalmente por desgaste.
- 3) As <u>pessoas</u> são consideradas a <u>maior fonte</u> de contaminação em salas limpas: Só por descamação o ser humano perde 10% do seu peso por ano, o que corresponde a 20 gramas por dia no caso de uma pessoa de 70 kg.
- 4) Respiração/alimentação:
 - A respiração e o ato de falar jogam milhares de partículas no ambiente, obrigando o usuário da sala limpa, em certas aplicações, a usar máscaras.
 - A mastigação excita a emissão de saliva, conseqüentemente de partículas e gotículas, proibindo a goma de mascar em sala.
- 5) Produtos: O acesso de produtos traz obrigatoriamente uma contaminação. Apesar de existirem ante-salas, gradientes de pressão e até duchas de ar limpo, qualquer pessoa ou objeto introduzido na sala limpa leva junto uma certa quantidade de contaminantes. Inclui utilização de fluídos diversos (ar comprimido, gases, água desionizada, etc.).
- 6) Equipamentos em geral (metalizadoras, fotogravadoras, micros, ...)



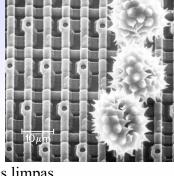
15





Sumário

- 1) A história das salas limpas.
- 2) A poluição do silício.
- 3) Fontes de contaminação.
- 4) Diâmetro das partículas
- 5) Filtros de ar
- 6) Fluxo de ar em áreas limpas
- 7) Normas e classificação das salas limpas.
- 8) Comportamento.
- 9) Produtos básicos.
- 10) Bibliografia geral.
- 11) Limpeza









Filtros de ar

Os filtros de ar para sistemas de controle de contaminação são, quase exclusivamente, filtros de fibras.

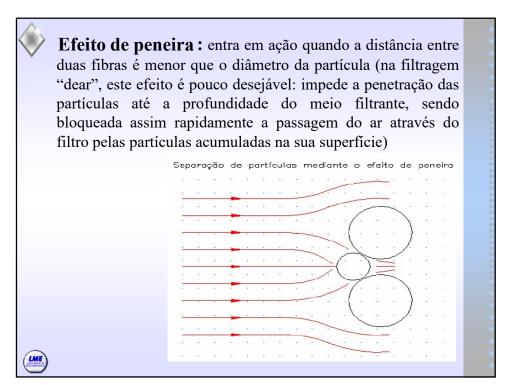
O meio filtrante: fibra é uma esteira ou um papel composto de fibras, predominantemente sintéticas ou de vidro.

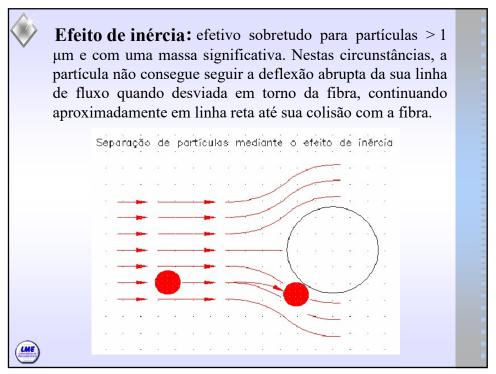
Os seguintes mecanismos são responsáveis pela separação de partículas em um filtro de fibras:

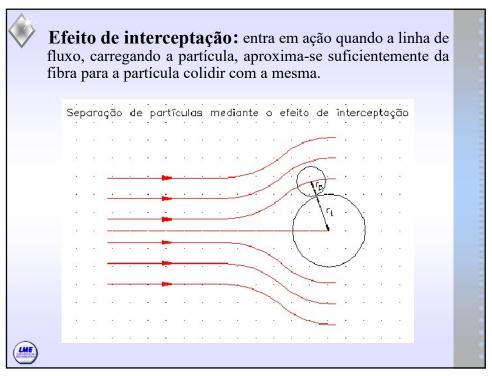
- peneira
- inércia
- interceptação
- difusão

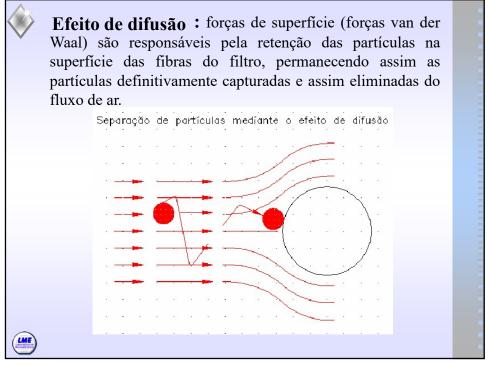














A eficácia dos efeitos de interceptação e de inércia aumenta com o tamanho e a massa das partículas. O contrário vale para o efeito de difusão: quanto maior o tamanho e a massa, tanto menor a mobilidade das partículas e consequentemente a probabilidade de separação. Assim sendo, são caracterizados os meios filtrantes de filtros de fibra por um tamanho de partículas, cujo grau de separação passa por um mínimo, e o grau de penetração passa por um máximo. Este máximo de penetração, o ponto mais fraco do filtro, é denominado em inglês o Most Penetrating Particle Size - MPPS.

O diâmetro MPPS depende da velocidade do ar, da densidade e morfologia das partículas, e do diâmetro das Normalmente, encontra-se na faixa de 0,1 - 0,5 μm.

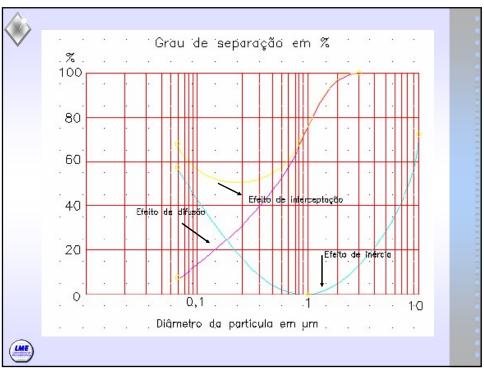
Filtros grossos e finos têm, de modo geral, seu máximo na faixa $0,2 - 0,5 \mu m$.

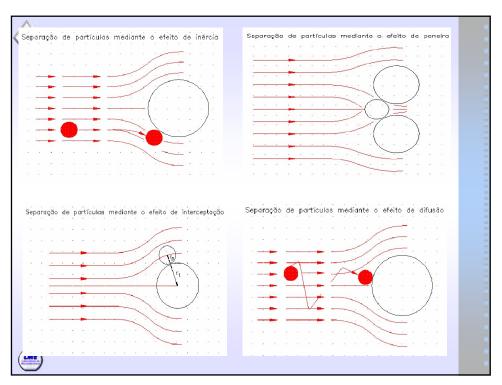
Filtros de alta e altíssima eficácia (os filtros HEPA e ULPA), mostram seu máximo de penetração normalmente na faixa



 $0,1 - 0,2 \mu m$.

23





```
2.4. Classificação de filtros de ar conforme NBR 6401
Norma NBR 6401 de 1980, conforme revisão efetuada em 15 de abril
de 1988, pela Comissão de Estudos 4:08.4 - Ar Condicionado Comercial
e Central, da ABNT.
Classe de Filtro Eficiência (%)
         G2
                   85 e acima
          G3
                   40 - 69
                   70 - 89
          F3
                   90 e acima
                   A1
ABSOLUTOS
                            85 - 94,9
                   95 - 99,96
                   99,97 e acima
                               Métodos de Ensaio:
Classe G: Teste Gravimétrico, conforme ASHRAE 52 - 76 (Arrestance)
Classe F: Teste Colorimétrico, conforme ASHRAE 52 - 76 (Dust Spot)
Classe A: Teste DOP conforme U.S.Militar Standard 282
```



A Poluição do Silício

A produção de uma lamina de Silício de 8 polegadas gasta em média:

121,92 cm Cúbicos de gases pesados

11,36 litros de água que fica contaminada após a utilização

10 quilogramas de substâncias químicas

883 centímetros cúbicos de gases venenosos

3,35 quilogramas de dejetos venenosos

11,35 litros de água deionizada

Se uma fábrica produzir 5000 laminas de silício (baixa média semanal), a quantidade de elementos usados seria em torno de:

35 bilhões de metros cúbicos de gases pesados

390 bilhões de litros de água que fica contaminada após a utilização

271 mil toneladas de produtos químicos

240,5 mil kilômetros cúbicos de gases venenosos

314 bilhões de litros de água deionizada

Dos 54 produtos químicos mais utilizados na produção de chips, circuitos e monitores, suspeita-se que 15 são cancerígenos e 14 são metais pesados.



27



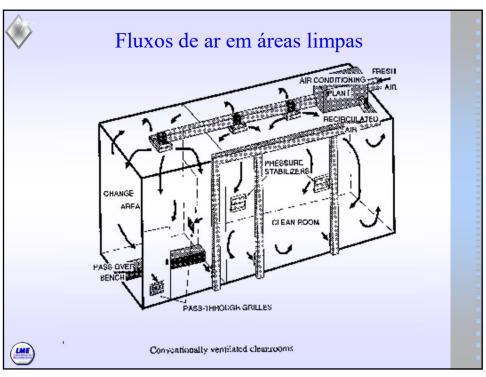
Sumário

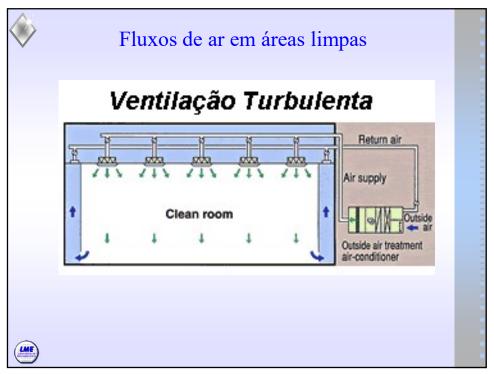
- 1) A história das salas limpas.
- 2) A poluição do silício.
- 3) Fontes de contaminação.
- 4) Diâmetro das partículas
- 5) Filtros de ar

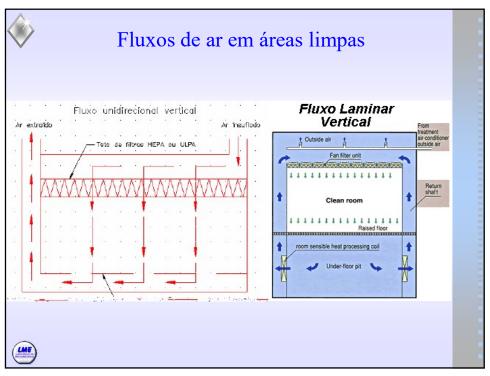
6) Fluxo de ar em áreas limpas

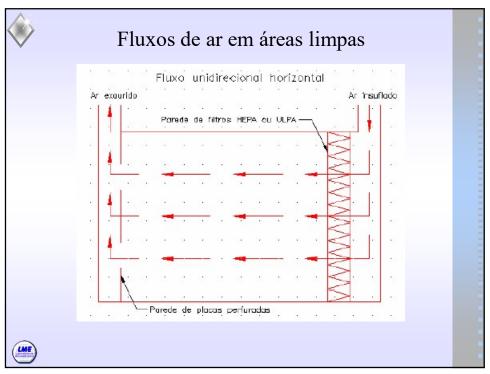
- 7) Normas e classificação das salas limpas.
- 8) Comportamento.
- 9) Produtos básicos.
- 10) Bibliografia geral.
- 11) Limpeza













Sumário

- 1) A história das salas limpas.
- 2) A poluição do silício.
- 3) Fontes de contaminação.
- 4) Diâmetro das partículas
- 5) Filtros de ar
- 6) Fluxo de ar em áreas limpas
- 7) Normas e classificação das salas limpas.
- 8) Comportamento.
- 9) Produtos básicos.
- 10) Bibliografia geral.
- 11) Limpeza



33



Normas e classificação de salas limpas

- Classes de pureza de ar

Para poder distinguir sistematicamente diferentes níveis de qualidade de áreas limpas, foram estabelecidas classes de pureza de ar.

A sistemática de classificação mais conhecida no mundo inteiro é o <u>U.S. Federal Standard 209</u> - servindo desde décadas mundialmente como base de orientação a respeito. Foi substituída pela norma ISO 14644-1.

- Classificação conforme NBR 13700

No Brasil, entrou em vigor em 1996, uma norma baseada na referida norma americana, a NBR 13.700.



A doterminação das classes de pureza de ar é baseada numa tabela. Os valores limite das concentrações de partículas são dadas para duas unidades de medição para o volume de ar: o pé cúbico - como nas versões anteriores do U.S. Federal Standard 209 - e o metro cúbico.

<mark>dan un</mark> dan 1775 ilahan aran aran 1860 ilahan aran 1860 ilah

		Ulasse	sdel	impeza	para p.	articulas	em sus	pensao				
Classe		Limites de classes [™]										
		0,1µm		0,2µm		0,3µm		0,5µm		5,0µm		
SI	Sistema Inglês	Unid.	Vol.	Unid.	Vol.	Unid.	Vol.	Unid.	Vol.	Unid.	Vol.	
		m²	ft*	m²	ft.	m²	ft*	m²	ft*	m²	ft*	
M1		350	9,91	75,7	2,14	30,9	0,875	10	0,283	1960	1085	
M1,5	1	1240	35	265	7,5	106	3	35,3	1	9.50	953	
M2		3500	99,1	757	21,4	309	8,75	100	2,83	000	1981	
M2,5	10	12400	350	2650	75	1060	30	353	10	938	3.52	
МЗ		35000	991	7570	214	3090	87.5	1000	28,3	1.60	100	
M3,5	100	75	35	26500	750	10600	300	3530	100	(150)	##R	
M4		- 63	89	76700	2140	30900	875	10000	283	1080	(00)	
M4,5	1000	34	d .		ē	- 5	107	35300	1000	247	7	
M5		27.	75		8	8	374	100000	2830	618	17 /	
M5,5	10000	-8	10.5				10 .	353000	10000	2470	70	
M6		- 20	35				156	1000000	28300	6190	175	
M6,5	100000	75 T	15		15.	8	35	3530000	100000	24700	700	
M7		20	17 <u>2</u>		2	2	14	10000000	283000	61800	175	

35



Classe da Sala Limpa

Classe 1: Contagem de 1 partícula por pé cúbico de ar

(tamanho de partícula >/= 0,5 mícron)

Classe 10: Contagem de 10 partículas por pé cúbico de ar

(tamanho de partícula >/= 0,5 mícron)

Classe 100: Contagem de 100 partículas por pé cúbico de ar

(tamanho de partícula >/= 0,5mícron)

Classe 1000: Contagem de 1000 partícula por pé cúbico de ar

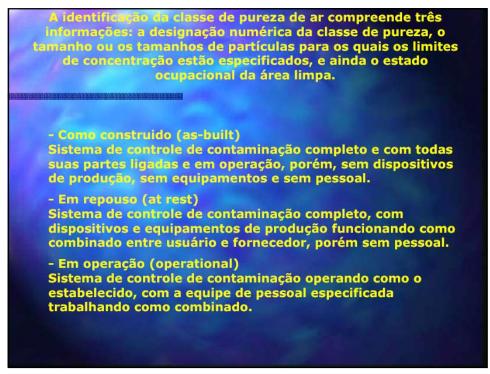
(tamanho de partícula >/= 0.5 mícron)

e assim sucessivamente até a classe 100.000

que é a menos rigorosa existente.



			Tabel	a Resu	mo						
	Tamanho			CL	ASSE						
	das partículas em microns	100.000	10.000	1.000	100	10	1				
uantidad a máxima de particulas for PE ³ >=	5,0 0,5 0,3 0,2 0,1	700 100.000 - -	70 10.000 -	1.000	100 300 750	10 30 75 350	- 1 3 7,5 35				
Distribuiç	ão do ar	Turbulento		Misto		Laminar					
Nº de recirculações por hora para área com pé direito até 3m		10-25	20 - 60	120 - 130	360 - 500	500 - 600	500 - 600				
m³/h por m² de piso		30 - 75	60 - 180	360 - 900	1000 - 1600	1600 - 1800	1600 - 1800				
Velocidade de face nos filtros (m/s)		*	-	01 - 0,25	0,3 - 0,45	0,45 - 0,50	0,45 - 0,50				
Meio de distribuição do ar		Teto perfurado	Teto perfurado Duto filtrante	Teto filtrante							
Retorno do ar		Lateral ou junto do piso			to ao piso ou piso	Junto ao piso ou piso	Piso				
Sobrepressão na sala (Pa)		> 5	> 10-20	> 10 - 20	> 15 - 25	> 15	> 15				





Sumário

- 1) A história das salas limpas.
- 2) A poluição do silício.
- 3) Fontes de contaminação.
- 4) Diâmetro das partículas
- 5) Filtros de ar
- 6) Fluxo de ar em áreas limpas
- 7) Normas e classificação das salas limpas.

8) Comportamento.

- 9) Produtos básicos.
- 10) Bibliografia geral.
- 11) Limpeza



39



Comportamento Humano

O pessoal que trabalha em áreas limpas deve estar ciente do fato de que o homem é uma fonte de contaminação muito eficaz, pois transmite esta contaminação não somente por via aérea, mas também por contato.

Consequentemente, é necessário aplicar uma disciplina rígida de trabalho para contornar este risco. Além disso, é necessário diminuir as interações diretas entre homem e processo, limitando-se sempre que possível à supervisão do processo. Assim, processos automáticos fazem contribuições altamente relevantes ao controle de contaminação.





PRODUTOS BÁSICOS REQUERIDOS PARA O CONTROLE DE LIMPEZA EM UMA SALA LIMPA

TAPETE ADESIVO





Este tapete é colocado nas portas de entrada das Salas Limpas para remover ou minimizar a poeira aderida às solas dos sapatos sempre que o pessoal entra na Sala Limpa.

A poeira das solas é atraída à camada adesiva do tapete ficando impregnada no mesmo.



41



CORTINAS DE AR

Geralmente instalado na entrada da Área controlada, a cortina ou câmara de ar é uma maneira eficiente de remover ou minimizar a poeira que é acumulada na superfície das luvas e das vestimentas.









LUVAS

As luvas para Sala Limpa servem como a primeira proteção para os produtos contra a contaminação introduzida pelas mãos nuas.

As mãos contêm contaminantes tais como o cloreto e sódio.

Os tipos mais comuns de luvas incluem as Nitrílicas, as de Látex e as de Vinil, todas isentas de talco.



43



VESTIMENTAS





Um bom conjunto de vestimentas previne o espalhamento de partículas da roupa do colaborador no ambiente.

As fontes mais comuns geradoras de partículas são algodão/jeans (macacões para Sala Limpa/Jalecos), cabelo (touca), sapatos (botas/sapatos/protetores descartáveis para sala limpa), células de pele e pêlos faciais (máscaras).





PANOS ANTI-PARTÍCULAS



Os panos anti-partícula são ideais para limpeza geral de peças, estações de trabalho e máquinas. Os panos anti-partícula projetados para aplicações em Ambientes Críticos não soltam partículas nem sofrem desfiamento.

A maioria dos panos anti-partícula são fabricados de poliéster ou microfibra.



45



ARTIGOS DE ESCRITÓRIO



Os artigos de escritório para Sala Limpa são materiais especialmente formulados apropriados para aplicações em Ambientes Críticos. Estes artigos de papelaria são diferentes dos normais nos termos de liberação de gases (volatilização), de particulados (particulação) e de contaminação iônica.

Alguns exemplos de artigos de escritório são papel, arquivos e canetas para Sala Limpa.





EMBALAGENS



A embalagem serve como uma "Sala Limpa móvel", protegendo e transportando produtos de uma posição a outra (o material da embalagem previne que os produtos sejam expostos ao ambiente comum que é altamente contaminado).

Os materiais ideais para embalagens de Sala Limpa incluem sacos LDPE, sacos de NylonPE, os sacos de alumínio com barreira de umidade e as embalagens com blindagem eletrostática.



47



SISTEMA DE IONIZAÇÃO



Os sistemas de ionização do ar geram uma grande quantidade de íons positivos e negativos para aumentar a condutividade do ar.

Quando os íons percorrem o ar, eles são atraídos por partículas e superfícies de carga oposta. Assim, a neutralização de superfícies carregadas reduz a atração de poeira.

A poeira será removida com a circulação de ar por meio de filtros HEPA/ ULPA.





Bibliografia

Todos os textos, fotos e tabelas foram consultados de "sites" da Internet, sendo a maioria deles na língua inglesa.

A seguir estão os "sites" utilizados:

http://www.cabano.com.br/salas_limpas.htm	(Português)
http://www.vestclean.com.br/	(Português)
http://www.cleanroomeng.com/	(Inglês)
http://www.takenaka.co.jp/takenaka_e/cleanroom_e/aboutcr/	(Inglês)
http://www.hitachiplant.hbi.ne.jp/English/cleanroom/index.htm	(Inglês)
http://www.haeckcompany.com/Products/CleanRm.html	(Inglês)
http://www.dataicu.com/cleanroom.html	(Inglês)
http://www.genesismission.org/product/cleanroom_trilogy.html	(Inglês)

